

**産総研未公開特許出願情報**

特定の未公開特許出願の内容を知りたいというご希望があれば、情報開示契約(有料)を締結のうえ、その内容を開示いたしますので、知的財産部門技術移転室にご相談下さい(案件によっては公開の希望に添えない場合もあることをご了承下さい)。

産総研知的財産部門技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159  
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 4月出願分②(7件)

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2010-096383	2010/4/19	酸化チタンのアナターゼナノ結晶からなる多孔性透明薄膜の製造方法、多孔性透明薄膜並びに多孔性透明薄膜光触媒	木村 辰雄
2	特願2010-096324	2010/4/19	酸素分圧制御装置および酸素分圧測定器	池田 伸一
3	特願2010-097027	2010/4/20	ポリマー脂質二分子膜を用いた機能性基板	森垣 憲一
4	特願2010-097835	2010/4/21	リチウム-水電池による水素製造と燃料電池の組み合わせ	周 豪慎
5	特願2010-099421	2010/4/23	半導体ナノ粒子からなる蛍光性ファイバー	村瀬 至生
6	特願2010-104688	2010/4/30	有機化合物の分解触媒および分解方法	畑中 健志
7	特願2010-104728	2010/4/30	ホスホン酸ジエステル誘導体の製造方法	韓 立彪